

第58回-2015年度 紙パルプ技術協会年次大会 講演のご案内

株式会社
NISSIN 日新化学研究所

拝啓

時下ますますご清栄のことと存じます。平素は格別のお引き立てを賜り、誠に有り難うございます。この度、第58回紙パルプ年次大会において、断紙、欠点削減を目的とした工程内の強化洗浄によるデポジット問題解決への取り組みについて講演させていただく事となりましたので、ご案内申し上げます。

敬具

演題:断紙、欠点を根元から断つ！見えない工程内の強化洗浄により デポジット問題を解決する抜本的ケミカルアプローチ

講演者： 株式会社日新化学研究所 第一開発部 古賀英次

開催場所：新潟コンベンションセンター 朱鷺メッセ 3F中会議室302 (D会場)

講演日程：2015年10月8日 (木) 9:50～10:10 (2日目、3番目の講演です)

主なプログラム：

- ①デポジット問題と抑制方法 … ピッチ、スケール、スライム問題の本質と連続的な抑制方法について
- ②工程洗浄による欠点对策 … 欠点、断紙の原因を根こそぎ断つ事が問題解決に極めて重要
- ③最適な洗浄方法の選択 … 時代の流れとともに汚れ成分も変化、それに合わせた対策が必要
- ④実機適用による問題解決事例 … 工程内強化洗浄による欠点、断紙問題の解決事例をご紹介します

講演内容 (要旨)：

工程内に付着するデポジット問題への最適な解決方法としては、ある一定レベルのデポジット抑制処理に加え、シャットダウン時の定期的かつ適切な工程洗浄を実施する事が重要です。近年の製紙工程では、様々な技術の導入によって、工程内に付着するデポジットの内容が変化しており、工程洗浄剤やその使用方法も、その変化に合わせて最適化していく必要があります。

本講演では、断紙、欠点对策としてSD時の定期的な工程洗浄の有効性についてご説明させていただく事とともに、実機の工程洗浄の事例を交えて弊社の技術をご紹介します。

展示会場 (展示ホールB) にて、紙パルプ年次大会期間中の10/7(水)、10/8(木)に弊社ブースを出展いたします。ご来場をお待ちしております。

※年次大会への参加方法について：紙パルプ技術協会への参加申し込みが必要になります。詳しくは紙パルプ技術協会ホームページ (<http://www.japantappi.org/>) または紙パ技協誌8、9、10月号をご覧ください。

担当者：多田秀和 Email tada@nissin-kk.co.jp
弊社HPアドレス：<http://www.nissin-kk.co.jp>
TEL 072-671-5101/FAX 072-671-2289

私たちは生産現場のお悩みを解決するケミカルアシスタントです。

